ENT ABSTRACTS OF JAP

(11)Publication number:

55-164650

(43) Date of publication of application: 22.12.1980

(51)Int.CI.

CO7C 63/26 CO7C 51/42

(21)Application number : 54-072973

(71)Applicant : JGC CORP

ORIENT KAGAKU KOGYO KK

(22)Date of filing:

12.06.1979

(72)Inventor: TSUCHIYA FUJIO

YAMAMOTO KENZO

YAMAGUCHI KATSUMASA

OKANOE AKIO

(54) DRYING OF TEREPHTHALIC ACID

(57)Abstract:

PURPOSE: To make the drying step advantageous to the device, operation and energy, by keeping the pressure in a gas-solid separator above normal pressure, and by specifying the temperature of a heating pipe outlet in obtaining powdery terephthalic acid (T) from a slurry containing T with the separator and a heater. CONSTITUTION: A slurry comprising terephthalic acid (T), acetic acid and water is fed to a heater having heating tubes and changed into a mixture of a solid and a gas, which is released to a gas-solid separator, and separated into the solid and the gas. Acetic acid and water are then removed to give T as dry powder. The separator is kept at normal or higher pressure, e.g. up to 6kg/cm2.abs, and the temperature around the heating pipe outlet is maintained at 20° C or more higher than the dew point of the slurry medium under the pressure of the separator. The medium is introduced into the recovery step as a gas, and the vacuum generator can be eliminated or miniaturized to improve the operating efficiency.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®] 公開特許公報 (A)

昭55—164650

f) Int. Cl.³C 07 C 63/2651/42

識別記号

庁内整理番号 7457-4 H 砂公開 昭和55年(1980)12月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

タテレフタル酸の乾燥法

②特 願 昭54-72973

②出 願 昭54(1979)6月12日

切発 明 者 土屋富士雄

横浜市戸塚区深谷町1252番地ド

リームハイツ2-105

切発 明 者 山本研三

横浜市緑区つつじが丘35

⑫発 明 者 山口克誠

横浜市戸塚区俣野町1403番地ド

リームハイツ11-308

⑩発 明 者 岡上明雄

横浜市緑区たちばな台2-2-

20 C -304

①出 願 人 日揮株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2

番1号

⑪出 願 人 オリエント化学工業株式会社

大阪市旭区新森1丁目7番14号

30代 理 人 弁理士 須賀総夫

明. 船 1

1. 発明の名称

テレフタル酸の乾燥法

2. 特許請求の範囲

- (2) 気一固分離槽内の圧力が常圧ないし 6 Mg/ad

sbeの範囲である特許請求の範囲第(1)項のチレフタル酸の乾燥法。

- (3) 気~固分離槽で分離された気体成分を酢酸迎収塔へ送るかまたは酢酸蒸発器をへて酢酸凹収塔に送つてその中の酢酸を迎収する工程を包含する特許請求の範囲第(1)項または第(2)項のテレフタル酸の乾燥法。
- (4) 加熱智の最高温度を 2 4 0 でとする特許請求 の範囲第(1)項のテレフタル酸の乾燥法。
- (6) 気 固分離槽の下にテレフタル酸粉末の受器を設けて粉末を書え、これを系外へ取り出す前に受器内を分離槽内より低い圧力の下におき、および(または)その中に不活性が又を庇通させる特許納水の範囲第(1)項ないし第(4)項のいずれかのテレフタル酸の乾燥法。

3.発明の詳細な説明

本発明は、テレフタル酸と酢酸および(または) 水から成るスラリーから酢酸および(または)。水 を除いて、乾燥したテレブタル銀の粉末を得る方

(1)

(2)

神器昭55-164650(2)

して乾燥する方法がとられて来た。 この方法によれば、乾燥後のテレフタル酸中の残液管を 0・1 質量 4 程度にすることができる。

ところが、この乾燥法は加熱温度における酢酸 や水の蒸気圧を利用するものなので乾燥速度が低 く、従つて乾燥機内の潴留時間が長くかかり、襞 世が大型となること、加熱媒体(スチーム)の通 る管の壁にテレフタル酸が固着して伝熱効果が減 殺されるとと、そのためメンテナンスが面倒にな るとと、など多くの問題がある。また、乾燥用の 蟄業などのガスのリサイクルシステムが必要であ り、リサイクル用プロアーのほか、同伴するテレ フタル酸を回収するためのスクラバーやガス加熱 用の熱交換器などの付帯設備を要する。操作上も 回転乾燥機へのスクリューフィーダーによるスラ リー供給を円滑にするには遠心分離機による脱液 **率を一定に保持する必要がある。(残液率が変動** すると供給されるテレフタル酸がスクリユーフィ ーメー中で団塊状になり、抵抗が増大して移送が 不能となり、装備の運転停止を余額なくされるこ

(4)

法に関する。

チレフタル酸の工業的製法としては、パラキシレンを原料とし、コペルトやマンガンのような重 会属の塩を触媒として用い、酢酸のような低級脂肪酸を招碟として被相で分子状酸器により酸化するプロセスが一般的である。

この製法においても、及応条件を異にしたいく つかのタイプが実施されており、必要に応じて製 造工程のあとに精製工程を設け水格磁中で水果化 精製を行なつて所定の純度のテレフタル酸を得る 場合もあるし、また、高い純度を要求されなけれ は精製工程を経ることなく値ちに製品を得ている 実施もある。

いずれにせよテレフタル酸の工業的製造においては、テレフタル酸を、俗様として用いた酢酸および(または)水から分離し、気染した粉末状物質としてとり出す工程が不可欠である。

従来、テレフタル酸を乾燥するためには、速心 分階機による脱液後、回転乾燥機内で騒器のよう な非凝線性ガスの気流中で、スチームなどで加熱

(3)

ともある。)さらに、回転乾燥機のシールには腹 界があり、乾燥用ガスの洩れは避けられない。

ナレフタル酸の乾燥に関する上述の時間題を解決した方法として、本発明者らは、加熱管を有する加熱器にスラリーを送給してそこで固体と気体との混合物に変え、この混合物を気 - 固分離槽内に放助して固体と気体とを分離することによつて乾燥した砂末を得る方法をさきに提案した。(特験形53~68260号)

郡殿回収格へ送るか、または郡殿蘇晃器をへて郡 破回収塔へ送り、そこで再び燕兔させる ことにな る。との冷却および再加熱は、エネルギー消費の 親点からすれば好ましくない操作であつて、でき るならスラリー磁体を気体状態のままこれらの回 収手段へ送り込むことが有利である。

このような俊博にこたえるため、本発明者らは加熱管を有する加熱器と気。固分離槽との組み合わせを用いる乾燥技術について研究を続げた結果、一固分離槽を滅圧でなく常圧または加圧下に操作することの利益を確認して、本発明に至った。常圧または加圧下に操作する技術が確立された結果、滅圧操作に伴う不利はすべて解消したわけで

本発明のテレフタル酸の乾燥法は、テレフタル酸と酢酸かよび(または)水から成るスラリーから酢酸かよび(または)水を除いて乾燥したテンフタル酸の粉末を得る方法であつて、 加熱管を育する加熱器に前記スラリーを送給し、 加熱管内においてスラリーを固体と気体との混合物に変え、

(6)

報酬昭55-184650(9)

- ポンプ2によつて加熱管3内に送り込まれて外 側からスチーム 5、 その他の加熱媒体あるいは電 熱といつた手段により加熱され、管内を進むにつ れ酢酸および(せたは)水は蒸発して固~気ご相 から成る敷しく硫動する進合物となる。 加熱 臂 3 の出口据 6 は分離機 7 に勝口しており、 そこから 放出された混合物は固体と気体とに分離する。

分離槽で得られた気体が水をある濃度範囲で含 んでいる酢酸であつて、これをペラキシレンの酸 化反応器に循環させる場合には、酢酸中の水含量 を低下させる必要があるので、気体を酢酸回収塔 D s へ送つてその中の酢酸分を回収することによ つてとの目的をはたす。テレフタル微製造プラン トには反応母板から不純物をとり除くために酢酸 蒸発器が設けてあるのがふつりであつて、上記の 気体はこの蒸発器を経由して酢酸凹収将へ送つて もよい。気体が水を含んだ酢酸であつてもそれを 酸化反応器に循環する以外の使用法、たとえば洗 浄工程などに倒す場合には、冷却により凝縮すれ はよい。もし得られた気体が高麗度の酢酸である

(8)

2

との混合物を気一固分離槽内に放出して固体と気 体とを分離するととによつて酢酸および(またけ) 水を除いてテレフタル酸を乾燥した粉末状で得る ことから取り、その際、前記の気~固分離槽内の 圧力を常圧またはそれ以上とし、かつ加熱管出口 付近の態度を気~固分雕僧内の圧力の下における スラリー媒体の軽点より20℃以上高く保つて操 作するととを特徴とする。

本発明を以下図面を参照して説明する。

第1回は、酢酸回収の工程の一態様を含み、か つ型品テレフタル酸粉末をさらに高度に乾燥する ための後処理設備の一例をもそなえた、本発明の 乾燥法を実施する接近のフローチャートである。 酸化戊応工程においてパラキシレンを接触的に酸 化することにより得られたテレフタル酸は、結晶 化工程においてテレフタル酸の結晶を成長させて から、分離機CFにかけて反応母被を除いたのち 作殷むよび(または)水で洗浄し、梅られたテレ フタル酸を含むズミリーはスラリータンク1円代 人る。スラリータンク1内のスラリーは、スラリ

(7)

場合は、冷却凝縮してそのまま再使用することが できる。気体がほとんど水蒸気であるならば、巣 縮して水処理工程へ送ることになる。

固相すなわちテレフタル酸は乾燥粉末として分 維備にたまるから、底部のペルプ11を通して連 続的または個分的にとり出す。分離槽では気相が そとで厳縮しないよう、シャケット12により保 温してある。.

本発明を適用できるテレフタル酸と酢酸および しまたは)水とのスラリーの濃度は、加熱管の温 健やスラリー媒体の組成にもよるが、 通常は80 ~90産量がを上限界とする。場合によつては 90%をとえる高速度のものも処理が可能である。

本発明による加熱器と気一固分離槽との組み合 わせを用いた乾燥法に供給するスラリー濃度は、 その前の工程である分離において洗浄工程の単体 をどの程度分離するかによつて決定され、広い範 始で変更することができる。 媒体中の酢酸を迫収 する場合、そのために必要なエネルギーは、 乾燥 工程へ供給するスラリー機度が高くても低くても、 ほとんど何じである。しかし、乾燥工程で処理す るスラリー中の媒体の量があまり多いと気・固分 雕棺を大きなものとしなければならないので、低 **濃度のスラリーは不利である。従つて、加熱管へ** の送給に支障なく、かつ加熱管の閉塞を生じるな それのない限度で、なるべく高濃度のスラリーを 処理するととが有利である。

加熱器の加熱管は、単管式に限らず多管式に構 放してもよいことはもちろんである。

分離槽 7 内の圧力は、気体成分が板化しない限 り、とくに制限はない。しかし、実際上は常圧な いし 6 Kg/cd·a 6 a · 程度が設備および操業の容易 からみて有利であり、過大な圧力は別段の利益が ない。気体成分が送り込まれる酢酸回収手段は、 通常は常圧で操作される。

加熱管を保持すべき温度は、分離槽内の圧力 (加熱管内の出口付近の圧力とほぼ同じ)および スラリー媒体の系によつて左右される。第2凶は、 酢酸:水の重量比がそれぞれ、0:100、50 : 5 0 および 9 0 : 1 0 の各場合についての気板

(9)

(10)

平衡曲線である。各曲線の下方はコンデンス領域であつて、スラリー線体は核状であるから、いりまでもなくとの曲線より上方の領域の条件を採用しなければならない。完全な分離を得るためには、この平衡品度より20℃またはそれより高い温度が必要である。

しかし一方において、過度に高い加熱温度はしはしば製品サレフタル酸の品質を損なうことが経験され、この危険を避けるためには加熱質の最高温度を240でまでとすべきことがわかった。従って本発明は、第2回の各曲額の上方20で以上であつて、上部の直線(240で)よりは下方の低級の温度-圧力条件で実施することが好ましい。

製品テレフタル酸の残留版を極度に低減したい 場合には、分離情でからの粉末状テレフタル酸を 第1図に示すように、パルプトーを通して一旦受 器13に受け、分離槽より低い圧力の下におって と中、真空袋像 Vas に接続して被圧下に保つこと が推奨される。この受器には慢挫手段14を設け、 (たとえばリメンプレンダーを使用するなどして)

(11)



機律すると効果的である。乾燥した不活性ガス、 たとえば窒素ガスを好ましくは若干加熱して焼通 させることもまた効果的といえ、この操作を上記 の低圧下での処理と併用することも好ましい。

实施例1

図面に示す構成の装置を用いてチレフタル酸ス。 ラリーの乾燥を行なつた。分離槽の上面にガラス

(12)



製ののぞき窓を敬け、 加熱質の開口部からのテレフォル般粉末の噴出状況を確認できるようにした。

スラリー機度 6 0 単骨 5 で 條体 が 即 8 9 0 重量 5 と 水 1 0 直量 5 からなるスラリーを、 1 0 0 を / kr の 割合で 加熱管に 送給した。 加熱管は、 そのシェル 側に ステームを 導入し、 1 3 0 ℃ に 保つた。 気 一 固分 解 標の 圧力は、 1 を / cd ・ a b a ・ すなわち 常 圧 と した。

以上の条件で閉塞なく運転を継続できた。10分後に分階相底部のパルプを閉め、受器に書積したテレフタル酸粉末をとり出した。これを電気炉に入れて盤素雰囲気下で130℃に2時間加無した後に減量を測定することによつて吸液量を求めたところ、740 ppm であつた。

災施例2~18分よび比較例.1~6

スラリー媒体組成、スタリー値度、加熱管温度 および気ー固分離相内の圧力を変えて、実施例 1 と同様に操作した。

以上の実施例1~18の結果を扱1に、また比較例1~6の結果を扱2に、それぞれまとめて示

す。

実施例19

テレフタル酸の受器としてリポンプレンダーを用い、実施例」と同じ条件で固一気分離を行なった。10分後にパルプ11を閉めて、受器13内の圧力を 0・1 kg/cd・a b a・に被圧したのち攪拌下に望累ガスを送入し、受器内の圧力を大気圧にしてからテレフタル酸をとり出した。 残留夜は 350 ppm に波少していた。

実施例20、21

加熱管の保度および 気~固分離 僧の圧力を変えて、実施明 19 をくりかえした。

実施例22

実施例1と同じ条件でテレフタル収を揮発成分から分離し、運転10分後、分離槽下部のペルプを閉めてから、受器内に若干予熱した設果ガスを1002/4m の割合で5分間流通させた。

灾施例23

実施例20において、リポンプレンダー内の任 .力を1.5 kg/cd・abo. とした。これは実施例4に、

(14)





旅圧下にはないか分離帽よりは低圧に保たれてい る受器を付加使用した場合に相当する。

上記の実施例19~23の結果を表3にまとめて示す。

また、各実施例および比較例の温度 - 圧力条件 を第2回の上にプロットし、番号を添えて示す。



(15)

麦

_		スラリー媒体組成 (重着多)	スラリー 側 段 (ダ)	加熱管温度	分離槽内圧力 (Xg/cd *abs)	選転継続	製品テレフタル酸		
	1						幾級率 (ppm)	外 齯	
_		12427	 	130	1	rij	740	良 好	
-	',			2 4 0	1	**	510	. "	
١	2		1	2 4 5	} . [• "	510	一部貨変	
۱	3		6.0	185	5	•	930	良 好	
.	4	作级 9, 0		205	7.5	•	960	,	
Ì	5	水 1.0	1	215	10		1230		
ŧ	6		ļ.	2 4 5	1 2	•	1250	一部黄金	
١	7	: .	9 0	150		•	710	良好	
	8	;	+ *0	122	1.5	*	710	•	
	9			2 4 5	1-5	•	480	一部資金	
	10	- 酢酸 5 0	60	175	7	. •	860	良好	
	1 l	水 50		190	1 0.5		1100	•	
FI)	12		8 5	130			770	ļ ·	
	13			130	1.5	l •	620	•	
	1 4		1	2 4 5	1.5		450	一部黄金	
	15	★100	6.0	185	7		810	良力	
	16	li .		200	10		780	•	
	1 8		8 5	170	2		580	•	



(16)

表 2

		スラリー群体組成(重着多)	スラリー機関 (重量を)	加熱管感度 (で)	分離権内圧力 (Kg/cd·aba)	運転継続	製品テレフタル酸		
							残後率 (ppm)	外數	
	1	酢酸90	6 0	1 2 0	1	可	測定セナ (極めて多量)		
比	2	水 10		195	7.5	,		属れた塊	
較	3	昨日 50		1 1 5	1.5				
ີ,	4	水 50		185	1 0.5			を含む	
94)	5	# 1 U O		125	1.5	•		200	
	6	* **		195	.10]		

表 :

		スラリー媒体組成(重備系)	スクリー機度 (重量を)	加熱管温度 (で)	分離褶内圧力 (Kg/cd: abs)	受器内压力 (Ne/cel·abs)	選転 継続	製品テレフタル銀		
								残被率 (ppm)	外	B !
	19	作級90 水 10	6 0	1 3 0	ı	0.1	घ	350	Ą	好
夹	20			185	5			320	· _ ,	•
Ħ	21			2 1 5	10			370		,
19 1)	2 2			1 3 0	1		,	380		,
	2 3			185	5	1.5	,	780		,

(17)

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明のテレフタル酸の乾燥法の実施に用いる装置を、パラキシレンの酸化工程および媒体である酢酸の値収工相を含めて示すフローチャートである。

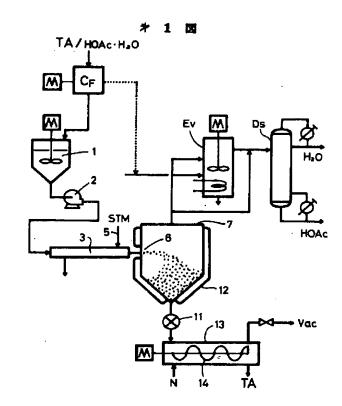
- 1…スラリータンク
- 3 … 加熱管 "
- 7 … 固一気分離槽
- 13…テレフタル酸受器

第2 凶は、水~酢酸系の気液平衡曲線および本 発明の実施例、比較例の想度~圧力条件を示すク ラフである。

 特許出験人
 日 揮 株 式 会 社

 代 理 人
 弁・理 五 須 賀 続 夫

 ほか 1 名



(18)



